ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ ALGAN/GAN И INALN/GAN ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ПОТОКОВ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАНОСПУТНИКА

С.В. Цаплин, С.А. Болычев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

tsaplin56@yandex.ru, bolichev.sa@ssau.ru

Малые космические аппараты (МКА) функционируют в условиях воздействия потоков электронов и ионов в широком диапазоне энергий (0.001 – 10⁵ МэВ) солнечной, космической радиации входящих в состав радиационных поясов Земли (РПЗ), солнечных космических лучей (СКЛ) и галактических космических лучей (ГКЛ), которые относят к основным составляющим ионизирующего излучения (ИИ) космического пространства (КП), или космической радиации, которая является одной из главных причин возникновения отказов в работе блоков радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) КА и уменьшения сроков активного существования аппаратов [1, 2].

Безотказность элементной базы, радиоэлектронной бортовой аппаратуры, определяет гарантийный срок службы КА [1-5]. Известно, что в околоземном пространстве МКА подвергается воздействию ионизирующего излучения (ИИ) на бортовую радиоэлектронную аппаратуру вследствие ионизационных и ядерных потерь энергии первичных и вторичных частиц в чувствительных элементах наблюдаются различные сбои и отказы. Радиационная стойкость бортовой аппаратуры оценивается по величине поглощенной дозы.

В работах [6-8] проведено физико-математическое моделирование для исследования влияния ионизирующего, тормозного излучений на функционирование бортовой аппаратуры наноспутника SamSat – ION. Приводится сравнительный анализ результатов расчета удельных ионизационных, радиационных потерь энергии протонов (от 0.1 до 400 МэВ) и электронов (от 0.04 до 7 МэВ), а также их длины пробега в алюминии, полученные по формулам различных авторов, а также из базы данных материалов Национального института стандартов и технологий. По результатам анализа вычисляется годовая доза в алюминиевой конструкции наноспутника находящейся на круговой солнечно-синхронной орбите (ССО). В основе всех расчетов используются данные энергетических спектров протонов и электронов ССО приведенные в информационной системе Spenvis (Европейское космическое агентство). Получены результаты расчета интегральных потоков в алюминии при воздействии протонов и электронов ССО на орбите 510 км, с наклонением 97.447°, периодом обращения – 94.74 мин и апоцентром – 516.2 км для различных толщин (0,5–1,5 мм) и показана доля прошедших частиц в приближении однослойной стопы [6]. Проведена оценка радиационной стойкости с помощью физико-математического моделирования в модельном приближении: однослойной стопы защитного стекла К-208 фотоэлектрического преобразователя и SiO₂ толщиной 100-500 мкм с учетом их химического состава в соответствии с ОСТ 3-3677-82 [8]; двухслойной стопы радиоэлектронных элементов ISL70321SEH, ISL73321SEH и Virtex - 4QV, Virtex -5QV за алюминиевой защитой для изучения влияния орбитального ионизирующего излучения круговой ССО на радиационную стойкость в составе бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) наноспутника в условиях эксплуатации [7].

Секция №2. Научная аппаратура для наноспутников

В настоящей работе продолжены исследования по изучению влияния орбитального ионизирующего излучения круговой ССО на радиационную стойкость в гетероструктурах AlGaN/GaN и InAlN/GaN (рисунок 1 – модель гетероструктур) в модельном приближении «Стопа».

SiN (5 hm)	
GaN (2нм)	
AlGaN (20 нм)	SiN (5 hm)
AlN (1 нм)	InAlN (5HM)
- GaN (2.7 мкм)	AlN (1 нм)
AlGaN (150 нм)	——— GaN (2 мкм) ——
4H - SiC (100 мкм)	4H - SiC (100 мкм)
a)	б)

Рисунок 1 – Модель гетероструктур: a) AlGaN/GaN; б) InAlN/GaN

Для определения и расчета поглощенной дозы в каждом n слое в модельном приближении «Стопа» запишем интегральные потоки протонов и электронов [6]:

В первом слое

$$\Phi_1(z, E_i) = \Phi_0(z, E_i) exp\left[-\frac{z}{R_1(E_i)}\right], \ z \in (0, h_1) \text{ для } \forall E_i,$$
(1)

где E_i – энергия, $\Phi_0(0, E_i)$ – поток протонов и электронов на ССО соответственно, $R_1(E_i)$ – длина пробега протонов и электронов в первом слое; h_1 – толщина первого слоя; i – p (протон), е (электрон) соответственно.

Во втором слое

$$\Phi(z, E_i) = \Phi(E_i) \cdot exp\left[-\frac{h_1}{R_1(E_i)}\right] \cdot exp\left[-\frac{z}{R_2(E_i)}\right], \ z \in (h_1, h_2), \text{ для } \forall E_i, \qquad (2)$$

где $R_2(E_i)$ – длина пробега протонов и электронов во втором слое, h_2 – толщина второго слоя.

В k-ом слое

$$\Phi(z, E_i) = \Phi(E_i) \cdot \prod_{k=1}^n exp\left[-\frac{z}{R_k(E_i)}\right], \ z \in (h_k, h_{k+1}), \text{для } \forall E_i.$$
(3)

где $R_{Al}(E_e)$ – длина пробега протонов и электронов в k-ом слое, h_{Al} – толщина k слоя.

Для определения поглощенной дозы в каждом k-ом слое в соответствии с фундаментальными законами взаимодействия ионизационных потоков (протонов, электронов) с веществом определим в виде [6-8].

$$D(E_i, \delta) = B \int_{E_{min}}^{E_i} \frac{dN}{dE} \cdot \frac{dE'}{dx} dE', \Gamma p, \qquad (4)$$

где δ – толщина слоя материала; D – величина поглощенной дозы, Гр; dN/dE_p и dN/dE_e – дифференциальные энергетические спектры, протонов и электронов соответственно; dE'/dx – ионизационные потери протонов в веществе защиты, МэВ·г⁻¹·см²; B – коэффициент перехода от поглощенной энергии к дозе, равный $B = 1.6 \cdot 10^{-10}$ Гр МэВ⁻¹ г; E' – энергия протонов на глубине материала δ , связанная с энергией протонов, падающих на поверхность материала с энергией E, соотношением «пробег-энергия»

$$R(E') = R(E) + \delta$$

где R(E') и R(E) — пробеги протонов с энергиями E' и E, соответственно, в веществе защиты.

Задача определения поглощенной дозы в k-ом слое (3) многослойной системы свелась к определению: дифференциального, интегрального потоков, ионизационных потерь, длины пробега протонов и электронов, соответственно, за защитой из алюминия (толщина 1,5 мм и 3 мм) в гетероструктурах AlGaN/GaN, InAlN/GaN, соответственно. Получены результаты решения задачи по определению поглощенных доз в графическом и табличном виде.

Таблица 1. Максимальная поглощенная доза в алюминии толщиной 1,5 мм, гетероструктуре AlGaN/GaN и подложке карбида кремния.

Параметры	Максимальная поглощенная доза: протонов, рад; электронов 10 ⁻³ рад								
Структурные элементы	Al	SiN	GaN	AlGaN	AlN	GaN_2	AlGaN_2	4H-SiC	
ИИ (поток про- тонов)	95,62	71,03	57,51	59,52	52,22	57,54	59,45	71,15	
ИИ (поток электронов)	2,953	2,349	2,327	2,253	2,212	2,327	2,242	1,418	
Суммарная по- глощенная доза	3,049	2,42	2,385	2,313	2,264	2,385	2,301	1,489	

Таблица 2. Максимальная поглощенная доза в алюминии толщиной 3 мм, гетероструктуре InAlN/GaN и подложке карбида кремния.

Параметры	Максимальная поглощенная доза: протонов; электронов, рад								
Структурные элементы	Al	SiN	InAlN	AlN	GaN	4H-SiC			
ИИ (поток про- тонов)	77,72	54,87	48,94	40,4	44,78	54,65			
ИИ (поток электронов)	758,34	881,49	841,58	830,0	873,39	533,92			
Суммарная по- глощенная доза	836,06	936,36	890,52	870,4	918,17	588,57			

Был проведен сравнительный анализ полученных результатов в модельном приближении «Стопа» с результатами поглощенных доз р/электронных элементов (МОП, КМОП и ИМС) выполненных по различным технологиям [5]. Установлено, что максимальная суммарная поглощенная доза гетероструктуры (2420 рад) не входят в область начальной и сильной стадии деградации. Задача оценки р/стойкости (поглощенная доза) проводилась без расчета: – предельно допустимой накопленной дозы и расчета коэффициента запаса (КЗ); – вероятности возникновения одиночных сбоев и катастрофических отказов за время работы БРЭА. Для защиты от одиночных сбоев в гетероструктурах AlGaN/GaN, InAlN/GaN от высокоэнергетического ионизирующего излучения необходимо использовать стандартные методы, основанные на локальном способе защиты с учетом различных эффектов в полупроводниковых структурах.

Секция №2. Научная аппаратура для наноспутников

Работа выполнена в рамках проекта 0777-2020-0018, финансируемого из средств государственного задания победителям конкурса научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России.

Список литературы:

- Кузнецов Н.В., Панасюк М.И. Космическая радиация и прогнозирование сбое- и отказоустойчивость интегральных микросхем в бортовой аппаратуре космического аппаратов. Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). Сер. Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2001. Вып. 1 - 2. С. 3-8.
- 2. Исследование свойств радиоэлектронных элементов при воздействии ионизационного потока: учеб. пособие / С.В. Цаплин, С.В. Тюлевин, М.Н. Пиганов [и др.] Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. 180 с.
- Гулько О.Е. Механизмы отказов КМОП ИС при воздействии ионизирующих частиц космического излучения. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2005. Вып. 1 –2. С. 80-83.
- 4. Ионизирующее излучение космического пространства и их воздействие на бортовую аппаратуру космических аппаратов / В.С. Анашин, И.И. Алексеев, В.В. Бодин [и др.]. Изд-во Физматлит, 2013. 358 с.
- 5. Зебрев Г.И. Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах высокой степени интеграции. Москва, МИФИ. 2010. 148 с.
- 6. Цаплин С.В., Болычев С.А. «Оценка и анализ влияния ионизирующего излучения на функционирование бортовой радиоэлектронной аппаратуры наноспутника» // Вестник Самарского университета Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2021. Т. 20, № 3. С. 77-96. DOI: 10.18287/2541-7533-2021-20-3-77-96.
- 7. Цаплин С.В., Болычев С.А. Оценка и анализ радиационной стойкости радиоэлектронных элементов на кремниевой основе бортовой аппаратуры наноспутника при воздействии ионизирующего излучения солнечно-синхронной орбиты. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2021. №7. DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2021.7.3.
- 8. Цаплин С.В., Болычев С.А. Оценка поглощаемой дозы в защитном стекле при воздействии потоков ионизирующего излучения. Химия высоких энергий, 2022, Т. 56, № 1, С. 50-58. DOI: 10.31857/S0023119322010132.